(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-290221

(43)公開日 平成7年(1995)11月7日

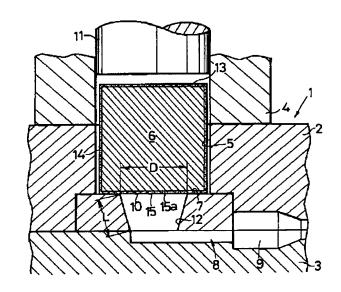
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所		
B 2 2 D	17/22	F					
	17/00	Z					
	18/02	M					
				審査請求	未請求 請求項の数2 FD (全 7 頁)		
(21)出願番号		特顧平 6-106108		(71)出願人			
					本田技研工業株式会社		
(22)出願日		平成6年(1994)4月21日			東京都港区南青山二丁目1番1号		
				(72)発明者			
					埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内		
				(72)発明者			
				(12)元明有	月日 日本		
					社本田技術研究所内		
				(72)発明者			
				(12))[9]1	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会		
					社本田技術研究所内		
				(74)代理人			
				(1.17)(41)(NI-TER MAIN ME (VI + H)		

(54) 【発明の名称】 鋳造装置

(57)【要約】

【目的】 酸化膜の混入のない鋳物を得ることのできる 鋳造装置を提供する。

【構成】 鋳造装置1は、固相および液相が共存する鋳 造材料6を設置するチャンバ5と、そのチャンパ5内面 に開口するゲート8と、ゲート8に連通する鋳物成形用 キャビティ9と、チャンパ5内の鋳造材料6をゲート8 を通じてキャビティ9に加圧充填するプランジャ11と を備える。ゲート8の入口近傍領域内周面12は、大径 端がゲート入口10に位置するテーパ面に形成される。 これにより、鋳造材料6の酸化膜13~15のうちゲー ト入口10に臨む部分15aを、ゲート8の入口近傍領 域内周面12に付着等させてその内周面12で捕獲する ことができる。



1

【特許請求の範囲】

固相および液相が共存する鋳造材料 【甜求項1】

- (6) を設置するチャンパ(5)と、前記チャンパ
- (5) 内面に開口するゲート(8)と、前記ゲート
- (8) に連通する鋳物成形用キャピティ(9)と、前記 チャンパ (5) 内の前記鋳造材料 (6) を前記ゲート

(8) を通じて前記キャビティ(9) に加圧充填するプ ランジャ(11)とを備えた鋳造装置において、前記鋳 造材料 (6) の酸化膜 (13~15) のうちゲート入口 (10) に臨む部分(15a)を、前記ゲート(8)の 10 入口近傍領域内周面(12)で捕獲すべく、その入口近

傍領域内周面(12)を、大径端が前記ゲート入口(1 0) に位置するテーパ面に形成したことを特徴とする鋳 造装置。

【請求項2】 前記入口近傍領域内周面(12)におけ るテーパ角度 θ は $\theta \ge 20$ °である、請求項1記載の鋳 造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は鋳造装置、特に、固相お 20 よび液相が共存する鋳造材料を設置するチャンパと、チ ャンバ内面に開口するゲートと、ゲートに連通する鋳物 成形用キャピティと、チャンパ内の鋳造材料をゲートを 通じてキャピティに加圧充填するプランジャとを備えた 鋳造装置の改良に関する。

【0002】このような鋳造材料を用いる理由は、合金 設計および形状に関する自由度が大きいことにある。

[0003]

【従来の技術】従来、この種鋳造装置として、チャンパ の底壁内面にゲートの入口を開口させ、そのゲートの入 30 口近傍領域内周面を、その全長に亘り等径の円筒面に形 成したものが知られている(特開平5-318075号 公報参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記鋳造材料は一般に 短柱状をなし、その外周面および両端面には酸化膜が存 する。このような酸化膜が鋳物に混入されると、その強 度が著しく損なわれるので、酸化膜をチャンパ内に残す か、またはゲート内で捕獲しなければならない。

【0005】従来装置においては、鋳造材料をプランジ ャによりキャビティに加圧充填する際に、鋳造材料のプ ランジャ側の一端面に存する酸化膜は、その鋳造材料の 一部をチャンパ内に残すことによりそのチャンパ内に残 置され、また外周面に存する酸化膜およびゲート入口側 の他端面に存する酸化膜のうちチャンパの環状底部内面 に対向する部分は、その環状底部内面およびその近傍に 残置される。

【0006】しかしながら、前記他端面に存する酸化膜 のうちゲート入口に臨む部分は、ゲート入口を通じて必 然的にゲート内に進入する。この場合、ゲートの入口近 50 れ、したがってゲート入口10周りにおいて、チャンバ

傍領域内周面が前記のように円筒面に形成されている と、鋳造材料のゲート進入部が円錐状をなすことから前 記部分のうち一部は入口近傍領域内周面に付着して捕獲 されるが、残りはキャピティ内まで到達して鋳物に混入 する、といった問題を生ずる。

【0007】本発明は前記に鑑み、鋳造材料に存する酸 化膜のキャピティへの到達を阻止し得るようにした前記 鋳造装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、固相および液 相が共存する鋳造材料を設置するチャンパと、前記チャ ンバ内面に開口するゲートと、前記ゲートに連通する鋳 物成形用キャビティと、前記チャンパ内の前記鋳造材料 を前記ゲートを通じて前記キャビティに加圧充填するプ ランジャとを備えた鋳造装置において、前記鋳造材料の 酸化膜のうちゲート入口に臨む部分を、前記ゲートの入 口近傍領域内周面で捕獲すべく、その入口近傍領域内周 面を、大径端が前記ゲート入口に位置するテーパ面に形 成したことを特徴とする。

[0009]

【作用】前記のように構成すると、鋳造材料のプランジ ャ側の一端面に存する酸化膜は、その鋳造材料の一部を チャンパ内に残すことによりそのチャンパ内に残置さ れ、また外周面に存する酸化膜およびゲート入口側の他 端面に存する酸化膜のうちゲート入口に臨む部分を除く 残りの部分はゲート入口周りのチャンパ内面およびその 近傍に残置される。

【0010】さらに前記他端面に存する酸化膜のうちゲ ート入口に臨む部分は、割れると共に鋳造材料の円錐状 ゲート進入部外面に付着してゲート内に進入するが、ゲ ートの入口近傍領域内周面が前記のようにテーパ面に形 成されていて、鋳造材料の円錐状ゲート進入部と合致す るので、そのゲート進入部外面に付着している酸化膜は 前記入口近傍領域内周面に付着したり、またはその内周 面近傍でよどみ、爾後、凝固して入口近傍領域内周面で 捕獲される。

[0011]

【実施例】図1において、加圧鋳造装置1は水平な固定 金型2と、それと対向して上下方向に移動する可動金型 3とを有し、その固定金型2の上面にスリーブ4が立設 される。固定金型2とスリープ4との協働によりチャン パ5が形成され、そのチャンパ5は上下方向に延び、そ の内周面は全長に亘り等径の円筒面に形成される。チャ ンバ5には、固相および液相が共存する短柱状鋳造材料 6が立設される。

【0012】また固定および可動金型2,3の協働によ りチャンパ5の底部内面7に開口するゲート8と、その ゲート8に連通する鋳物成形用キャピティ9とが形成さ れる。ゲート入口10はチャンパ5と同軸上に配設さ

3

5の底部内面7は環状をなす。

【0013】スリーブ4にプランジャ11が摺動自在に 嵌合され、そのプランジャ11によりチャンパ5内の鋳造材料6を加圧しつつ、ゲート8を通じてキャビティ9 に高速層流逐次充填するようになっている。

【0014】ゲート8において、その入口近傍領域内周面12は、酸化膜を捕獲すべく、大径端がゲート入口10に位置するテーパ面に形成される。

【0015】鋳造作業に当っては、固相と液相とが共存する鋳造材料6を調製し、その鋳造材料6を図2に示す 10ようにチャンパ5内に立設する。この場合、鋳造材料6の全表面、したがってプランジャ11側の上端面、外周面およびゲート入口10側の下端面は酸化膜13~15により覆われている。

【0016】プランジャ11を下降させて鋳造材料6を加圧すると、図3に示すように、鋳造材料6の下端部側がゲート入口10よりゲート8内に進入する。このとき、鋳造材料6のゲート入口10側の下端面に存する酸化膜15のうち、ゲート入口10に臨む部分15aは複数に割れると共に鋳造材料6のゲート進入部6a外面に 20付着してゲート8内に進入する。

【0017】引続くプランジャ11の下降により鋳造材料6のゲート進入部6aは、図4に示すように円錐状となってゲート8のテーパ状入口近傍領域内周面12に合致し、これにより前記ゲート進入部6a外面に付着している酸化膜15aは入口近傍領域内周面12に付着した*

*り、またはその内周面12近傍でよどみ、爾後、凝固して入口近傍領域内周面12で捕獲される。

【0018】一方、鋳造材料6のプランジャ11側の上端面に存する酸化膜13は、その鋳造材料6の一部をチャンパ5内に残すことによりそのチャンパ5内に残置され、また外周面に存する酸化膜14およびゲート入口10側の下端面に存する酸化膜15のうち、ゲート入口10に臨む部分15aを除く残りの部分15bはチャンパ5の環状底部内面7およびその近傍に残置される。

「0019」ゲート8を通過してキャピティ9に高速層 流逐次充填された鋳造材料6には、引続き加圧力を付与 し、その加圧下で鋳造材料6を凝固させる。

【0020】ゲート8に進入した酸化膜15aをそのゲート8の入口近傍領域内周面12で確実に捕獲するため、図2に示すように酸化膜15のうち、ゲート入口10に臨む部分15aの直径Dと、入口近傍領域内周面12の母線長さLとの関係は、L>D/2に設定される。L≦D/2では前記部分15aがその中心部から割れたとき、割れ片の長さよりも母線長さしが短くなることがあるからである。

【0021】以下、具体例について説明する。

【0022】表1は、固体鋳造材料を構成するA1合金の組成を示す。

[0023]

【表 1 】

	化学成分(重量%)					
A-1 合金	Si	Мв	Fe	Ti	A 1	
	7. 1	0.46	0. 1	0. 1 2	残部	

固体鋳造材料は、A1合金組成の溶湯を用い、電磁攪拌 連続鋳造法の適用下で製造された長尺材より切出された もので、直径76.2mm、長さ85mmの短柱状をなす。

【0024】誘導加熱装置を用い、固体鋳造材料を周波数 $1\,k\,H_2$ 、出力 $37\,k\,W$ の条件で $580\,C$ に加熱して、固相および液相が共存する半溶融状鋳造材料6を調製した。この鋳造材料6における酸化膜 $13\sim15$ の 40厚さは約 1μ mであった。

【0025】その鋳造材料6をチャンパ5内に立設し、プランジャ11の移動速度 0.07m/sec、金型温度 250℃、ゲート8のキャビティ近傍領域における鋳造材料6の通過速度 2.3m/sec、ゲート8の入口近傍領域内周面12のテーパ角度 0 20°(図1参照)の条件で、鋳造材料6を加圧しつつゲート8を通過させてキャビティ9に高速層流逐次充填した。その後、プランジャ11をストローク終端に保持することによってキャビティ9に充填された鋳造材料6に加圧力を付与 50

し、その加圧下で鋳造材料 6 を凝固させて鋳物 A を得た。

【0026】その後、チャンパ5の環状底部内面7およびその近傍ならびにゲート8の入口近傍領域内周面12 およびその近傍を目視にて調べたところ、それらに凝固酸化膜が認められた。

【0027】比較のため、前記テーパ角度 θ を θ =0°に設定した以外は、前記と同一条件にて鋳物Bを得た。

【0028】図5は鋳物Aの破断面における金属組織を示す顕微鏡写真であり、また図6は鋳物Bの破断面における金属組織を示す顕微鏡写真である。図5,6において、大きな球状部分は初晶α-A1、微細な灰色の点状部分は共晶Siであり、図6において黒色の点状および片状部分は酸化膜である。したがって図5の鋳物Aにおいては酸化膜の混入が発生していないが、図6の鋳物Bには酸化膜の混入が発生していることが判る。

50 【0029】次に、前記テーパ角度θを0~40°の範

囲で変化させて、酸化膜が混入した鋳物の発生率を調べ たところ、図7の結果を得た。

【0030】調査方法は、各テーパ角度 θ に応じて50 個の鋳物を製造し、次いで各鋳物から引張り試験片を作製し、その後各試験片について引張り試験を行った。この引張り試験において、伸びが2%以下といったように極めて低いものについて、その破面を顕微鏡観察したところ、酸化膜の混入が認められた。

【0031】そこで、前記発生率aは、酸化膜混入試験 片の個数をbとしたとき、各テーパ角度 θ に対応する試 10験片の総個数は50個であるから、 $a=(b/50) \times 100$ (%) として求められた。

【0032】図7から明らかなように、テーパ角度 θ を $\theta \ge 20$ °に設定すると、鋳物における酸化膜の混入を確実に回避することができる。

【0033】図8は他の実施例を示し、ゲート8の入口 近傍領域内周面12の小径端に、水平な環状段付面16 を連設したものである。このように構成すると、万一、 酸化膜15aの一部が前記内周面12を通過した場合に も、その流れを水平な環状段付面16の位置でよどませ 20 て、そこに留め、これにより酸化膜15aの捕獲を一層 確実に行うことができる。

【0034】図9はさらに他の実施例を示し、チャンバ5の内周面にゲート8を開口させたものである。このような構成においては、鋳造材料6の外周面に存する酸化膜14のうちゲート入口10に臨む部分14aを、ゲート8の入口近傍領域内周面12で捕獲することができる。

【0035】この場合、鋳造材料6の外周面に存する酸化膜14のうちゲート入口10上方に存する部分14b305をゲート8内に押込まないようにするため、プランジャ11の下端部においてゲート入口10上方に存する部位に切欠き17が形成され、この切欠き17の長さ L_1 は9 鋳造材料6の長さ L_2 よりも長くなるように設定される(即ち、 $L_1 > L_2$)。前記部分14aを除く残りの酸化膜13、酸化膜14の大部分および酸化膜15はチャンパ5内に残置される。

【0036】なお、加圧鋳造装置には、図1の装置1を 紙面に直交する軸線回りに反時計方向に90°回転させ た形式のもの、即ち、水平なプランジャ11により鋳造 材料6を上下方向に延びるゲート8を介してそのゲート 8上方のキャピティ9に充填するようにしたものも該当 する。

6

[0037]

【発明の効果】本発明によれば、ゲートの入口近傍領域 内周面を前記のようにテーパ面に形成することによっ て、鋳造材料の酸化膜のうち、ゲート入口に臨む部分 を、前記内周面で捕獲することができ、これにより酸化 膜の混入のない高品質な鋳物を得ることが可能な鋳造装 置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】鋳造装置の一例を示す縦断面図である。

【図2】鋳造材料を鋳造装置に設置した状態を示す、図 1の要部拡大図である。

【図3】鋳造材料がゲートの入口近傍領域に進入開始した状態を示す、図1の要部拡大図である。

【図4】鋳造材料がゲートの入口近傍領域に進入完了した状態を示す、図1の要部拡大図である。

20 【図5】鋳物の破断面における金属組織の一例を示す顕 微鏡写真である。

【図6】鋳物の破断面における金属組織の他例を示す顕 微鏡写真である。

【図7】テーパ角度 θ と酸化膜混入鋳物の発生率との関係を示すグラフである。

【図8】鋳造装置の他例を示す要部縦断面図である。

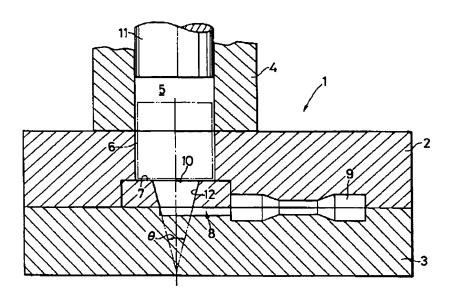
【図9】鋳造装置のさらに他例を示す要部縦断面図である。

【符号の説明】

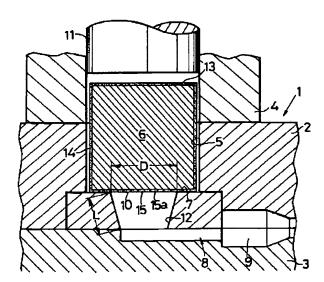
6	鋳造材料
8	ゲート
9	キャピティ
1 0	ゲート入口
1 1	プランジャ
1 2	入口近傍領域内周面
13~15	酸化膜
1 5 a	ゲート入口に臨む部分

チャンパ

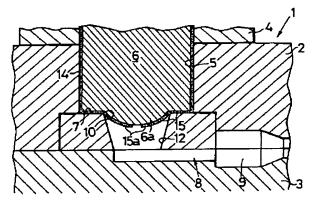
【図1】



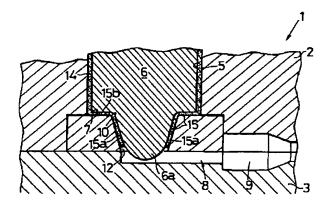
[図2]



[図3]



【図4】

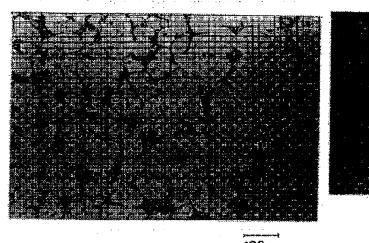


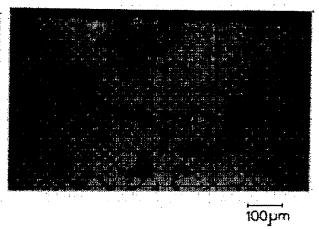
【図5】

【図6】

国旗代州写真







100µm

